#### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-16573

(43)公開日 平成6年(1994)1月25日

|          | 37/04<br>2/70  | 識別記号<br>A     | 庁内整理番号<br>7419-4H | FI     |            | 技術表示箇所                                |
|----------|----------------|---------------|-------------------|--------|------------|---------------------------------------|
|          | 15/14<br>41/30 |               | 9280-4H           |        |            |                                       |
|          | 43/275         |               | 8619-4H           |        |            |                                       |
|          |                |               |                   | 審査請求   | 未請求        | : 請求項の数1(全 7 頁) 最終頁に続く                |
| (21)出願番号 | 号              | 特願平3-342949   |                   | (71)   | 出願人        | 000004628                             |
|          |                |               |                   |        |            | 株式会社日本触媒                              |
| (22)出願日  |                | 平成3年(1991)12月 | 125日              |        |            | 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号                   |
|          |                |               |                   | (72) § | 発明者        | 長谷部 連                                 |
|          |                |               |                   |        |            | 大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社                   |
|          |                |               |                   | (50) 5 | Zanti de   | 日本触媒中央研究所内                            |
|          |                |               |                   | (72)3  | 発明者        | 奥田 典正                                 |
|          |                |               |                   |        |            | 大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社                   |
|          |                |               |                   | (70) 5 | 発明者        | 日本触媒中央研究所内                            |
|          |                |               |                   | (12)5  | 形则有        | 斉藤 昇<br>七區在地口主西德拉町 5 至 0 是            |
|          |                |               |                   |        |            | 大阪府吹田市西御旅町 5 番 8 号 株式会社<br>日本触媒中央研究所内 |
|          |                |               |                   | (74)   | 人理分        |                                       |
|          |                |               |                   | (14)1  | <b>V土八</b> | 八生工 冰 嘛—                              |
|          |                |               |                   |        |            |                                       |

### (54) 【発明の名称】 アルキルジアリール類の製造方法

### (57)【要約】

【構成】 原料としてビフェニル等のジアリール類と、プロピレン等のオレフィンとを用い、ヘテロポリ酸および/またはヘテロポリ酸塩を触媒として反応させることにより、アルキルジアリール類を製造する。

【効果】 有用性の高いアルキルジアリール類を、高収率かつ安定的に製造することができる。また、使用した触媒の回収が容易で再使用することができると共に、装置への腐食性の問題も回避することができるので、工業的にも有利である。

【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式

【化1】

$$R_1$$
  $X \longrightarrow R_2$   $\cdots$  (1)

(式中、-X-は直接結合、-O-、-S-のいずれか を表し、R1 およびR2は、同一または異なっていても よい水素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基の 10 が難しいと思われる。 いずれかを表す)で表されるジアリール類と、炭素数2 ~5のオレフィンとを反応させる、一般式(1)で表さ れるジアリール類におけるフェニル環の水素原子の1個 または2個をアルキル基で置換したアルキルジアリール 類の製造方法において、ヘテロポリ酸および/またはヘ テロポリ酸塩を触媒として用いることを特徴とするアル キルジアリール類の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ジアリール類をオレフ 20 ィンでアルキル化して、アルキルジアリール類を製造す る方法に関するものである。

【0002】製造されるアルキルジアリール類は、熱媒 体、感圧紙溶媒、またはポリマー用原料として有用であ り、特に、アルキルジアリール類を原料として製造され る4-ビフェニルカルボン酸、4,4'-ビフェニルカルボ ン酸、パラフェニルフェノール、及び4,4'-ビフェノー ル等の化合物は、フィルム、液晶等の高機能性ポリマー の原料として有用である。

#### [0003]

【従来の技術】従来、ジアリール化合物とオレフィンと を反応させてアルキルジアリール類を製造する方法とし ては、触媒として塩化アルミニウムを用いる方法および 固体酸を用いる方法が知られている。

【0004】塩化アルミニウムを用いる方法(特開昭4 9-80045号公報参照)においては、反応後の触媒 の分離工程が煩雑で、しかもその際に大量の酸性廃液が 生じるという欠点があり、また、工業的には装置に耐腐 食性が必要であるため、材質面で制約を受けるという問 題がある。

【0005】一方、固体酸を用いる方法としては、ゼオ ライトあるいはシリカアルミナを用いる方法(特開昭5 6-156222号公報、特開昭63-162632号 公報参照) およびモルデナイトを用いる方法(特開昭6 3-122635号公報、特開平1-190639号公 報参照)が知られている。これらの固体酸触媒には、生 成物との分離が容易で、かつ装置への腐食性もないとい う利点がある。しかしながら、ゼオライト、あるいはシ リカアルミナを用いる方法においては、反応中に生じる 触媒上への炭素質析出が激しく、触媒の再使用が困難で 50 アミン類で置換したものが挙げられる。

あるという問題を生じている。

【0006】また、モルデナイトを用いる方法は、生成 するモノアルキルジアリール類中の4-アルキル体およ びジアルキルジアリール類の中の4,4'-ジアルキル体の 割合が比較的高いという特徴を有している。しかしなが ら、触媒の活性が低いため、触媒を大量に使用しない と、反応が充分に進行しないという問題がある。また、 上記ゼオライトあるいはシリカアルミナを用いる場合と 同様に、触媒上に炭素質が析出するため、触媒の再利用

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明のアルキルジア リール類の製造方法は、上記のような従来技術に伴う問 題点を解決しようとするものであって、その目的は、ジ アリール類を原料に、アルキル化剤としてオレフィンを 用い、アルキルジアリール類を高収率で安定的に製造す ることができると共に、反応に使用した触媒の回収およ び再使用が容易な製造方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本願発明者らは、ヘテロ ポリ酸および/またはヘテロポリ酸塩を触媒として用い ると、従来から用いられてきた前記の触媒に比べて、ア ルキルジアリール類が極めて高収率で安定的に製造でき ることを見出し、さらに鋭意検討した結果、本発明を完 成するに至った。

【0009】すなわち、本発明のアルキルジアリール類 の製造方法は、上記課題を解決するために、一般式 (1)で表されるジアリール類と、炭素数2~5のオレ フィンとを反応させる、一般式(1)で表されるジアリ 30 ール類におけるフェニル環の水素原子の1個または2個 をアルキル基で置換したアルキルジアリール類の製造方 法において、ヘテロポリ酸および/またはヘテロポリ酸 塩を触媒として用いることを特徴としている。

【0010】ジアリール類と反応させるオレフィンとし ては、具体的には、エチレン、プロピレン、1-ブテ ン、2-ブテン、イソブテン、1-ペンテン、イソペン テン等が挙げられる。

【0011】また、触媒として用いられるヘテロポリ酸 としては、種々のものが使用できるが、その中でも、一 40 般式 (2)

Ha X1 Y12 O40 • n H2 O

(式中、Hは水素、Xはリン、または珪素、Yはタング ステン、モリブデン、またはバナジウムの中から選ばれ る1種以上の元素、Oは酸素を表し、aはX、Yにより 定まる値である)で表されるケギン型ヘテロポリ酸が特 に優れた触媒性能を有するので好ましい。

【0012】一方、ヘテロポリ酸塩としては、前記一般 式(2)で表されるケギン型ヘテロポリ酸のHの一部ま たは全部をアルカリ金属、アルカリ土類金属、あるいは

【0013】これらのヘテロポリ酸および/またはヘテ ロポリ酸塩をそのまま触媒として用いても、アルキルジ アリール類を収率良く得ることは可能であるが、触媒の 活性を高め、かつ反応後の触媒を容易に分離・回収し、 再使用するためには、担体に担持し、固定化して用いる 方が望ましい。この場合に用いられる担体としては、反 応に対して悪影響を与えず、ヘテロポリ酸および/また はヘテロポリ酸塩に対して安定であり、かつ高表面積を 有するものがよく、具体的には、シリカ、シリカアルミ ナ、チタニア、活性炭等が挙げられる。担持方法として 10 が、本発明はこれらに限定されるものではない。 は、通常の含浸法が簡便である。ヘテロポリ酸および/ またはヘテロポリ酸塩の担持量は、用いられる担体によ って左右され、また担持量の増加と共に触媒としての活 性も向上するが、全触媒に対するヘテロポリ酸および/ またはヘテロポリ酸塩の量が、1~50重量%の範囲、 より好ましくは10~40重量%の範囲であることが望 ましい。

【0014】このような担持ヘテロポリ酸および/また はヘテロポリ酸塩触媒は、担持後そのまま反応に用いて もよいが、反応温度より高温で前処理して安定化させる 方が望ましい。前処理温度は、ヘテロポリ酸および/ま たはヘテロポリ酸塩の種類にもよるが、100~400 ℃の範囲、より好ましくは150~300℃の範囲であ る。

【0015】反応方法としては、反応槽に原料のジアリ ール類と、触媒としてのヘテロポリ酸および/またはヘ テロポリ酸塩、あるいはその担持物とを仕込み、密閉 後、所定量のオレフィンを導入して、撹拌下で所定の温 度まで昇温させ、反応を行わせる。尚、オレフィンは、 反応温度に達してから連続的に供給してもよい。反応温 30 度は、100~300℃の広い範囲で設定できるが、反 応の選択性および触媒の寿命を考慮すると、150~2 50℃の範囲が好ましい。

【0016】原料のジアリール類とオレフィンとの仕込 みのモル比は、原料や触媒の種類、目的とするアルキル ジアリール類の種類等によって適宜選択される。特に、 1モルの原料のジアリール類にオレフィンが1モル付加 したモノ付加物を目的のアルキルジアリール類とする場 合は、原料のジアリール類とオレフィンとの仕込みモル 比を1:0.1~1:2の範囲、より好ましくは1:0.5  $\sim 1:1.2$ の範囲とし、また2モル付加したジ付加物を 目的のアルキルジアリール類とする場合は、該モル比を 1:1~1:10の範囲、より好ましくは1:1.2~ 1:3の範囲とすると、目的物が選択性良く得られる。

【0017】溶媒の使用は、反応を温和に進行させると 共に、触媒と生成物との分離を容易にするので望まし い。使用する溶媒としては、具体的には、ノナン、n-デカン、ウンデカン、ドデカン、トリデカン等がある。

【0018】上述の方法で、反応を行った場合、触媒は 濾過によって容易に分離・回収することができる。この 50 及びプロピレン7.0gを仕込んだ。撹拌しながら昇温

とき、反応液中へのヘテロポリ酸および/またはヘテロ ポリ酸塩の溶出は認められなかった。回収した触媒は、 そのまま次の反応に使用することができ、活性選択性も 未使用触媒と同等であった。反応後の触媒の再生処理は 特に必要ないが、触媒表面に反応液が付着しているの で、必要に応じて溶媒で洗浄した後、加熱して溶媒を蒸 発させてから再使用してもよい。

[0019]

【実施例】以下に、実施例によりさらに詳細に説明する

【0020】尚、実施例および比較例中における原料の ジアリール類の転化率、およびアルキルジアリール類の 収率は次の定義に従うものとする。

【0021】転化率(モル%)=(消費された原料ジア リール類のモル数)×100/(供給された原料ジアリ ール類のモル数)

収率 (モル%) = (生成したアルキルジアリール類のモ ル数)×100/(供給された原料ジアリール類のモル

20 また、反応に用いられる担持ヘテロポリ酸触媒およびへ テロポリ酸塩触媒の調製は、それぞれ次のようにして行 った。尚、実施例中で使用したヘテロポリ酸は、いずれ も日本無機化学工業製である。

【0022】『担持ヘテロポリ酸触媒の調製』200m 1のナスフラスコに12-タングストケイ酸7.6gを入 れ、イオン交換水50ccを加えて溶解し、さらにシリ カゲル(富士デビィソン製、IDゲル、約300m²/ g) 15.0gを加えて、ロータリーエバポレータにて4 0~50℃の湯浴上で蒸発乾固させることにより、12 ータングストケイ酸をシリカゲルに30重量%担持した ヘテロポリ酸触媒 (30重量%SiW12/SiO2 と表 す;以下、他の担持ヘテロポリ酸触媒についても、同様 の表現を用いる)を調製した。触媒は、空気中120℃ で乾燥後、300℃で2時間焼成して反応に供した。

【0023】『ヘテロポリ酸塩触媒の調製』300m1 のナスフラスコに12-タングストリン酸水溶液(0.1 モル/リットル) 100mlを仕込み、そこに、炭酸セ シウム水溶液(0.3モル/リットル)83m1をゆっく り滴下した。その後、ロータリーエバポレータにて40 ~50℃の湯浴上で蒸発乾固させることにより、12-タングストリン酸セシウム酸性塩触媒(Ho.5 Cs2.5 PW<sub>12</sub>: Cs<sub>2.5</sub> PW<sub>12</sub>と表す;以下、他のヘテロポリ 酸塩触媒についても同様の表現を用いる)を調製した。 触媒は、空気中120℃で乾燥後、300℃で2時間焼 成して反応に供した。

【0024】〔実施例1〕内容量100m1のハステロ イ製オートクレーブに、原料としてのビフェニル10.0 g、溶媒としてのn-ウンデカン20m1、担持ヘテロ ポリ酸触媒 (30重量%SiW12/SiO2)0.5g、

し、160℃で2時間反応を行った。冷却後、反応混合 物からヘテロポリ酸触媒を濾別して反応液を得た。反応 液をガスクロマトグラフィで分析したところ、ビフェニ ル (以下、BPと略記する) 転化率が97.0モル%、モ ノ付加体であるイソプロピルビフェニル(以下、IPB Pと略記する) 収率が24.0モル%、ジ付加体であるジ イソプロピルビフェニル(以下、DPBPと略記する) 収率が67.4モル%であった。反応条件および結果を表 1 に示した。

【0025】〔実施例2〕前記実施例1で濾別したヘテ 10 【0027】 ロポリ酸触媒を用いて、再度実施例1と同様にBPとプ\*

\*ロピレンとの反応を行った。反応条件および結果を表1 に示した。

【0026】〔実施例3~14〕 ヘテロポリ酸の種類ま たは担体を表1に示すように変えて、担持ヘテロポリ酸 またはヘテロポリ酸塩を上記と同様の方法で調製し、こ れらの触媒を用いると共に、触媒、BP、プロピレン、 n-ウンデカンの各使用量および反応条件を表1に示す ように変えて、前記実施例1と同様にそれぞれ反応を行 った。反応条件および結果を表1に示した。

【表1】

| 実施 | 41 21 ( )   |           | 11.00        | BP/                    | 30:48         | ीम क्केट  | 時間   | BP<br>転化率 | 収率   | (HL) |
|----|---|-----------|--------------|------------------------|---------------|-----------|------|-----------|------|------|
| 他例 | 触媒(g)   | BP<br>(g) | ななでは<br>(g)  | オルフィフ<br>(も) <u>比)</u> | 溶媒<br>(m l)   | 温度<br>(℃) | (hr) | (初%)      | IPBP | DPBP |
| 1  | 30wt%SiW12/SiO2(0.5)  | 10.0      | プロビレン<br>7.0 | 0.39                   | n-ウンテカン<br>20 | 160       | 2    | 97.0      | 24.0 | 67.4 |
| 2  | 30wt%SiW <sub>1z</sub> /SiO <sub>2</sub> (0.5)<br>(実施例 1 濾別再使用) | Î         | 1            | 1                      | Î             | 1         | 4    | 97.3      | 25.1 | 67.0 |
| 3  | 30wt%PW1z/SiOz(0.5)   | 1         | î            | 1                      | 1             | <b>†</b>  | Î    | 95.2      | 28.5 | 65.3 |
| .4 | 30wt%PMo12/SiOz(1.0)  | 8.0       | 1            | 0.31                   | 1             | 1         | -    | 85.9      | 34.5 | 49.2 |
| 5  | 30wt%PMo11V/SiO2(1.0)   | 1         |              | 1                      | 1             | î         | 1    | 88.5      | 30.0 | 55.7 |
| 6  | 20wt%SiW <sub>1 2</sub> /SiO <sub>2</sub> (0.5)                 | 10.0      | <b>A</b>     | 0.39                   | †             | 180       | 1    | 94.7      | 26.8 | 62.2 |
| 7  | 30wt%PW12/TiO2(0.5)   | 1         | ţ            | t                      | †             | 160       | 1    | 96.0      | 25.8 | 66.8 |
| 8  | 30wt%PW1z/>7777112f (0.5)                                       | 1         | 1            | †                      | <b>†</b>      | 180       | 1    | 92.3      | 29.9 | 57.4 |
| 9  | 30wt%PW12/活性炭(0.5)  | 1         | 1            | t                      | <b>†</b>      | 160       | 1    | 95.8      | 26.2 | 62.6 |
| 10 | Csz. sPW1z(0.5)   | 1         | 1            | 1                      | 1             | 200       | 1    | 97.2      | 20.6 | 68.7 |
| 11 | Cs zPW1 z (0.5)   | .†        | t            | 1                      | 1             | 1         | 1    | 84.5      | 36.2 | 48.3 |
| 12 | Cs2. 5SiW12(0.5)  | †         | 1            | 1                      | 1             | 1         | 1    | 92.6      | 27.7 | 60.1 |
| 13 | 30wt%SiW12/SiO2(1.0)  | 30.0      | 18.0         | 0.45                   | なし            | 160       | 3    | 72.0      | 39.8 | 30.5 |
| 14 | Csz. 5SiW1z(0.3)  | 1         | 1            | 1                      | 1             | 1         | †    | 95.2      | 25.0 | 63.1 |
|    | +30wt%SiW12/SiO2(0.2)   |           |              |                        |               |           |      |           |      |      |

上記表に示されている↑は、その上機記載と同一であることを表す。

実施例7におけるTiOzは日本エアロジル製P-25を使用した。

実施例8におけるシリカアルミナは日揮6331を使用した。

実施例9における活性炭はクラレコールGCを使用した。

【0028】〔実施例15~17〕表2に示すようにへ テロポリ酸の種類を変えて、上記と同様の方法でそれぞ れ調製した触媒を1.0g用いると共に、BPを8.0g、 プロピレンの代わりにエチレン4.0gを用い、反応温度 を220  $\mathbb{C}$ 、反応時間を3時間として、前記実施例1と 50 た触媒を用いると共に、プロピレンの代わりに、 $1-\overline{\mathcal{J}}$ 

同様に反応を行った。反応条件および結果を表2に示し

【0029】〔実施例18~21〕表2に示すようにへ テロポリ酸の種類を変えて、上記と同様の方法で調製し

テン、あるいはイソブテンを8.0gを用い、反応温度を \*【0030】 実施例21のみ180℃として、前記実施例1と同様に

【表2】

反応を行った。反応条件および結果を表2に示した。

| 実施例 | 実施 嫌 媒 (g)                                    |           | オンフィン                 | BP/<br>11/12 | 溶媒                   | úH se#r    | 時間       | BP<br>転化率 | 収率 (モル%) |      |
|-----|---|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|----------|-----------|----------|------|
| 例   | FOR SOR (B)                                   | BP<br>(g) | (g)                   | (机比)         | (ml)                 | 温度<br>(°C) | (µr)     | (#J%)     | 初加林      | ジ付加体 |
| 15  | 30wt%SiW1z/SiOz(1,0)                          | 8.0       | 171/2<br>4.0          | 0.36         | n-ウンデカン<br>2 0       | 220        | 3        | 87.2      | 38. 3    | 45.9 |
| 16  | 30wt%PW <sub>12</sub> /SiO <sub>2</sub> (1.0) | Î         | 1                     | î            | ↑۰                   | 1          | î        | 87.5      | 36.1     | 46.4 |
| 17  | Cs <sub>2.5</sub> PW <sub>12</sub> (1.0)      | 1         | 1                     | 1            | 1                    | 1          | †        | 90.2      | 30.7     | 54.0 |
| 18  | 30wt%SiW12/SiO2(0.5)                          | 10.0      | 1-ブテン 8.0             | 0.45         | n-F <b>h</b> v<br>20 | 160        | 2        | 95.5      | 25.6     | 66.8 |
| 19  | 1   | 1         | イ <b>ソ</b> ブテン<br>8.0 | †            | Ť                    | . ↑        | <b>†</b> | 98.5      | 22.0     | 70.5 |
| 20  | 30wt%PW12/SiO2(0.5)                           | 1         | 1                     | 1            | 1                    | 1.         | †        | 98.9      | 21.1     | 72.0 |
| 21  | Cs 2. 5PW1 z (0.5)                            | 1         | 1                     | ·†           | 1                    | 180        | 1        | 97.2      | 24.6     | 69.9 |

上記表に示されている↑は、その上臈記載と同一であることを表す。

実施例15~17における収率のモノ付加体はエチルビフェニル、ジ付加体はジェチルビフェニルである。 実施例18における収率のモノ付加体は secーブチルビフェニル、ジ付加体はジー secーブチルビフェニルである

実施例 $19\sim21$ における収率のモノ付加体はtertーブチルビフェニル、ジ付加体はジーtertーブチルビフェニル である。

【0031】〔実施例22~25〕原料として用いるジ て、前記実施例1と同様に反応を行った。反応条件およ び結果を表3に示した。

【0032】〔実施例26~27〕原料として用いるジ アリール類の種類および使用量を表3に示すように変え

ると共に、反応温度を150℃として、前記実施例1と アリール類の種類および使用量を表3に示すように変え 30 同様に反応を行った。反応条件および結果を表3に示し

[0033]

【表3】

| 芜   | 6.1. 212  | E 44             | 11 -               | 原料/           | 3528              | Med sedice | **** | 原料<br>転化率 | 収率           | (モル%) |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|------|-----------|--------------|-------|
| 実施例 | 触 媒<br>(g)  | 原 料<br>(g)       | <b>が742</b><br>(g) | ねりィン<br>(もま比) | 溶媒<br>(m l )      | 温度<br>(°C) | 題多   | (印发)      | <b>モノ付加体</b> | ジ付加体  |
| 22  | 30wt%SiW <sub>12</sub> /SiO <sub>2</sub><br>(0.5) | PE<br>11.0       | カルビレン<br>7.0       | 0.39          | n-ทั่วรักว<br>2 0 | 160        | 2    | 98.2      | 23.0         | 69. 1 |
| 23  | î   | PS<br>12.0       | Î                  | 1             | 1                 | †          | 1    | 94.0      | 24. 5        | 62.2  |
| 24  | î   | 4-MBP<br>11.0    | 1                  |               | †                 | +          | 1    | 97.5      | 23. 6        | 68.0  |
| 25  | <i>*</i> ↑  | 3-MBP<br>12.0    | 1                  | 0.43          | *                 | î          | 1    | 97.7      | 23.1         | 68. 4 |
| 26  | 1   | 4,4'-MBP<br>12.0 | t                  | 0.40          | †                 | 150        | †    | 95.6      | 26. 3        | 65, 6 |
| 27  | 1   | 4-EBP<br>12.0    | t                  | . ↑           | 1                 | Ť          | t    | 96.3      | 25.0         | 67. 1 |

上記表に示されている↑は、その上欄記載と同一であることを表す。

実施例22~27における原料のPEはフェニルエーテル、PSはフェニルスルフィド、4~MBPは4-メチル ピフェニル、3-MBPは3-メチルピフェニル、4,4'-MBPは4,4'-ジメチルピフェニル、4-EBPは4-エ チルビフェニルである。

【0034】 〔比較例1~5〕 触媒としてシリカアルミ ナ、チタニア、及びゼオライト(HIY型、HIM型)をそ れぞれ用い、比較例5のみ反応温度250℃、反応時間 3時間として、前記実施例1と同様に反応を行った。反\*

\* 応条件および結果を表4に示した。 [0035] 【表4】

| 比   | 61. HF                     | חם        |                      | BP/           | · 溶媒          | 細座         | 時間   | 原料<br>転化率 | 収率   | (#JJK) |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------|------|-----------|------|--------|
| 比較例 | 触 媒<br>(g)                 | BP<br>(g) | オレフィン<br>(g)         | ポノイン<br>(モル比) | (ml)          | 温度<br>(°C) | (hr) | がは、       | IPBP | DPBP   |
| 1   | シリカアルミナ<br>(0.5)           | 10.0      | <b>ታወደ</b> ኬን<br>7.0 | 0. 39         | n-ללכל<br>2 0 | 160        | 2    | 37.6      | 29.3 | 7.0    |
| 2   | TiOz (0.5)                 | 1         | î                    | 1             | 1             | †          | Ť    | 35.0      | 30.1 | 4.5    |
| 3   | HY <del>235</del> 41 (0.5) | 1         | 1                    | 1             | t             | Ť          | Î    | 43.7      | 25.2 | 17.1   |
| 4   | HM&3541 (0.5)              | 1         | 1                    | 1             | 1             | 1          | 1    | 5.4       | 5,3  | 0.1    |
| 5   | 1                          | 1         | 1                    | 1             | 1             | 250        | 3    | 47.0      | 35.4 | 9.8    |

上記表に示されている↑は、その上欄記載と同一であることを表す。

比較例1におけるシリカアルミナは、日揮633L(400 C焼成)を使用した。

比較例2におけるTiO₂は、日本エアロジル製P-25(400℃焼成)を使用した。

比較例3におけるHYゼオライトは、水沢化学製Y-420 (400℃焼成)を使用した。

比較例4~5におけるHMゼオライトは、東ソー製HSZ−630HOA(400℃焼成)を

使用した。

テル、フェニルスルフィド、メチルビフェニル、ジメチ ルビフェニル等のジアリール類と、プロピレン、エチレ50デカン、n-デカン等の溶媒の存在下で反応させること

【0036】以上のように、ビフェニル、フェニルエー ン、1-プテン、イソブテン等のオレフィンとを、ヘテ ロポリ酸またはヘテロポリ酸塩を触媒として、n-ウン

により、有用性の高いアルキルジアリール類を高収率かつ安定に製造することができた。また、使用した触媒は、腐食性が少なく、装置の材質が制約を受けることもないので、工業的にも有利であると共に、濾過により反応液と容易に分離・回収することができるので、回収した触媒を、次の反応に再使用した場合でも、アルキルジアリール類を高収率で得ることができた。

【0037】上記実施例 $1\sim27$ では、触媒としてヘテ さるという効果を奏する。また、反応後の触媒の分離・ロポリ酸、あるいはヘテロポリ酸塩を単独で使用した場 回収が容易で、回収した触媒の再使用が可能であると共 合、また、これらを併用した場合にも、本発明の適用が 10 に、触媒の腐食性の問題も少なく、工業的にも有利であ るという効果を併せて奏する。

[0038]

(7)

【発明の効果】本発明の方法によれば、一般式(1)で表されるジアリール類とオレフィンとを反応させて、アルキルジアリール類を製造するに際して、ヘテロポリ酸および/またはヘテロポリ酸塩を触媒として用いることにより、従来の方法に比べて、目的とするアルキルジアリール類を極めて高い収率で安定的に製造することができるという効果を奏する。また、反応後の触媒の分離・回収が容易で、回収した触媒の再使用が可能であると共に、触媒の腐食性の問題も少なく、工業的にも有利であるという効果を併せて奏する。

12

フロントページの続き

| (51) Int. Cl. <sup>5</sup> |        | 識別記号 | 庁内整理番号  | FΙ | 技術表示箇所 |
|----------------------------|--------|------|---------|----|--------|
| C 0 7 C                    | 319/20 |      |         |    |        |
|                            | 321/30 |      | 7419-4H |    |        |
| // B01J                    | 23/22  |      | 8017-4G |    |        |
|                            | 23/24  |      | 8017-4G |    |        |
|                            | 27/188 |      | 9342-4G |    |        |
|                            | 27/198 |      | 9342-4G |    |        |
| C 0 7 B                    | 61/00  | 300  |         |    |        |

-1155-



#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06016573 A

(43) Date of publication of application: 25.01.1994

(51) Int. CI C07B 37/04

C07C 2/70, C07C 15/14, C07C 41/30, C07C 43/275, C07C319/20,

C07C321/30

// B01J 23/22, B01J 23/24, B01J 27/188, B01J 27/198, C07B 61/00

(21) Application number: 03342949 (71) Applicant: NIPPON SHOKUBAI CO LTD

(22) Date of filing: **25.12.1991** (72) Inventor: **HASEBE REN** 

OKUDA NORIMASA SAITO NOBORU

(54) PRODUCTION OF ALKYLDIARYLS

COPVRIG

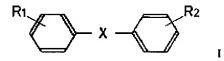
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an alkyldiaryl having excellent corrosion resistance and useful for thermal medium, solvent for pressure-sensitive paper, etc., in high efficiency and yield by reacting a specific diaryl compound with a specific olefin in the presence of a heteropolyacid (salt).

CONSTITUTION: The alkyldiaryl can be produced by reacting a diaryl compound of formula I (X is direct bond, O or S;  $R_1$  and  $R_2$  are H, methyl, ethyl or isopropyl) such as biphenyl with a 2-5C olefin such as ethylene in the presence of a heteropolyacid (salt of formula II (X is P or Si; Y is W, Mo or V; (a) is a number determined by the kinds of X and Y), e.g. Keggin-type

heteropolyacid.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



 $H_{\bullet} X_{1} Y_{12} O_{40} \cdot n H_{2} O$ 

П